PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-277212

(43) Date of publication of application: 13.11.1990

(51)Int.Cl.

H01G 9/04

(21)Application number: 01-098260

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

18.04.1989

(72)Inventor: KURITA JUNICHI

NISHIYAMA SUMIO

IRIKURA ISAO

(54) TANTALUM ELECTROLYTIC CAPACITOR AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a ripple-resistant tantalum electrolytic capacitor by a method wherein a film in which a porous chemical-formation film has been restored by using a barrier chemical-formation film is formed as a dielectric.

CONSTITUTION: A tantalum capacitor element 11 is immersed in a chemical-formation liquid containing ions of nitric acid. A prescribed direct-current voltage according to a rated working voltage is applied while the capacitor element 11 is used as a positive pole and the chemical-formation liquid is used as a negative pole. Consequently anodic oxidation occurs and a porous chemical- formation film 12 is formed. After that, this assembly is immersed in a chemical-formation liquid containing ions of phosphoric acid. A definite electric current is applied while the capacitor element 11 is used as the positive pole and the chemical-formation liquid as the negative pole. So as to restore a hollow part 13 of the porous chemical-formation film 12 by using a barrier chemical- formation film 14. Thereby, it is possible to enhance a ripple-resistant property of a







LEGAL STATUS

product.

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

- [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of extinction of right]

平2-277212 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

Mint_CL 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月13日

H 01 G 9/04 301

7924-5E

未請求 請求項の数 2 (全4頁) 審查請求

タンタル電解コンデンサおよびその製造方法 50発明の名称

> 頭 平1-98260 204年

願 平1(1989)4月18日 22出

79発 明 老

H 淳 栗 谱 ш

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

@発 明 者 個発 者 西 蔵 夫 功

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

色出 頭 人

入 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

外1名 倒代 理 弁理士 栗野 重孝

1、発明の名称

タンタル電解コンデンサおよびその製造方法

- 2、特許請求の範囲
 - (j) ポーラス化成皮膜をパリアー化成皮膜で修復 した皮膜を誘電体としたタンタル電解コンデン サ。
 - ② 硝酸イオンを含む溶液中で陽極酸化を行い ポーラス化成皮膜を形成した後、りん酸イオン または硫酸イオンを含む溶液中で関極酸化を行 いパリアー化成皮膜を形成した請求項1記載の タンタル電解コンデンサの製造方法。
- 3.発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、タンタル電解コンデンサおよびその 製造方法に関するものである。

従来の技術

従来のタンタル電解コンデンサは、何えば第5 図に示すように構成されていた。すなわち、タン タル粉末1に、タンタルリード2を埋設して加圧 成形した後、焼結したものをコンテンサエレメン トとし、その後、表面に緋電体皮膜3、半導体層 4、グラファイト層5、導電性ペイント層6を駆 次形成したのち、外部引出しリード7、8を導出 し、主要部分を外装樹脂9にて外装して構成され ていた。

ところでコンデンサエレメントの表面に形成さ れる誘電体皮膜3はコンデンサエレメントをりん 酸水溶液に提廣し、コンデンサエレメントを正 極、りん酸水溶液を負種として定格使用電圧に応 じた所定の直旋電圧を印加し、長時間保持して陽 極酸化法によって形成される。これによりエレメ ントの内外部表面には、ほぼ均一にバリアー化成 皮膜が形成され、これを誘電体皮膜3としてい る。しかしこのバリアー化成皮膜上には欠陥部が 存在していることがわかっている。

発明が解決しようとする課題

タンタル電解コンテンサをリップル試験に供し た場合、このバリアー化成皮膜上の欠陥部に電流 集中が起こることにより著しい発熱が起こり、化 成皮膜が容易に損傷される欠点があった。

本発明はこの欠点を解決し、耐リップル性タン タル電解コンデンサを得ることを目的とする。

課題を解決するための手段

上記課題を解決するために本発明は、誘電体皮膜を形成する際、まず、硝酸イオンを含む化成液中で隔極酸化を行い、故意に空孔部を多く発生させたポーラス化成皮膜を形成し、その後、りん酸イオンを含む化成液中で陽極酸化を行い、パリアー化成皮膜で先のポーラス化成皮膜の空孔部を修復したものを誘電体皮膜としたものである。

作用

上記構成とすることにより、誘電体皮膜の一部 分への電液集中が分散されることにより従来のタ ンタル電解コンデンサに比べて耐リップル特性を 向上させることが可能となる。

実 進 例

以下、本発明の実施例を添付の図面を用いて説明する。第1図a~cは本発明のタンタル電解コンデンサの誘電体皮膜およびその形成方法の概念

部リードを半田付等により設け、樹脂で外装する ことによりタンタル電解コンデンサとなる。

比較用として、従来使用の 0.5 m o ℓ / ℓ り ん酸水溶液中、 6 0 V / h r で 5 0 V まで昇圧し 2 時間保持して、均一なパリアー化成皮膜を形成したものを使用する。

図を示したものである。まず、タンタルコンデン サエレメント11を硝酸イオンを含む化成液中に 设績し、コンデンサエレメント11を正価、化成 液を負傷として定格使用電圧に応じた所定の直流 電圧を印加し、陽極酸化を行うことによりポーラス化成 皮膜12が形成される。なお、本実施例では50V で化成を行った。その後、りん酸イオンを含む化 成故中に浸渍しコンデンサエレメント11を正 極、化成液を負傷として一定電流を印加し、先に 形成したポーラス化成皮膜12の空孔部13をバ リアー化成皮膜14で修復する。その際の電圧上 昇カーブを第2図に示す。第2図よりわかるよう にポーラス化成皮膜 1 2 の形成 電圧である 5 0 V まで確実に空孔部13を修復していることがわか る。また、ホーラス化成皮膜12の形成電圧を越 えると急載に電圧上昇カーブの傾斜は緩やかにな り、空孔部13の体復の終了点15を知ることが できる。電圧が修復の終了点に達した直後に化成 を終了する。このものの表面に半導体層、グラ ファイト層、導電性ペイント層を順次形成し、外

この後、誘電体皮膜表面に半導体層、グラファイト層、導電性ペイント層を形成した後、外部引出しリードを接続した後、外接樹脂を施し、16V47μFの製品とする。

製品の100K版におけるリップル発熱特性を 第4図に示す。

本発明の化成皮膜を講覧体としたタンタル電解 コンデンサのリップル発熱は従来の化成皮膜を誘 電体とした製品と比べて約1/2となっており、 耐リップル性は向上していることが確認できた。

なお、ボーラス化成皮膜を形成する際の化成液として、硫酸水溶液、硝酸クロム水溶液、硝酸鉄水溶液等の化成液であれば使用可能である。また、バリアー化成皮膜を形成するの化成液をして、りん酸水溶液、りん酸ナトリウム水溶液等の硫酸イオンを含む化成液が使用可能である。

発明の効果

本発明のように、誘電体としてポーラス化成皮

概をパリアー化成皮膜で修復した皮膜を形成した タンタル電解コンデンサは、従来のパリアー化成 皮膜のみを均一に形成したコンデンサに比べて、 製品の耐リップル特性は向上しており、その実用 的効果は非常に大きい。

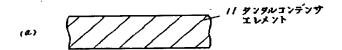
4、図面の簡単な説明

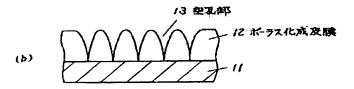
第1図ョ~cは本発明の一実施例によるタンタル電解コンデンサの製造方法を示す断面図、第2図は本発明の講定体皮膜形成時の電圧と時間の関係を示す特性図、第3図は本発明に使用したタンタル電解コンデンサエレメントの斜視図、第4図はリップル電流と発熱温度の関係を示す特性図、第5図は従来の電解コンデンサの断面図である。

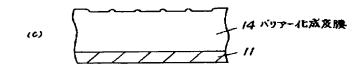
1 1 ····· タンタルコンデンサエレメント、1 2 ··· ··· ポーラス化成皮膜、1 3 ··· ··· 空孔部、1 4 ··· ··· バリアー化成皮膜。

代理人の氏名 弁理士 栗野薫孝 ほか1名

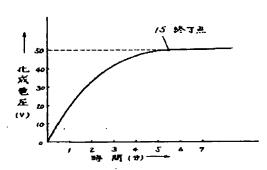
第 1 図



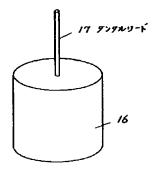




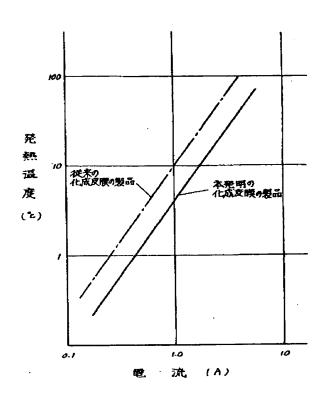
第2 図



第 3 经



第 4 図



第二5 🖾

